

産総研未公開特許出願情報

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
E-mail: aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2015年 7月分 (15件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2015-132635	2015/7/1	環境調和型光源装置と蛍光体	中島 智彦
2	特願2015-133189	2015/7/2	ニトリル化合物の製造方法	根本 耕司
3	特願2015-134820	2015/7/3	コメント入力表示システム及び方法並びにコメント入力表示用プログラム	早川 和輝
4	特願2015-136160	2015/7/7	情報記録再生装置と情報記録再生方法	渡辺 健太郎
5	特願2015-138032	2015/7/9	高度計測システムと高度計測方法	興梠 正克
6	特願2015-138095	2015/7/9	無電極有機電池の作製	向田 雅一
7	特願2015-138762	2015/7/10	細胞接着制御法	立花 宏一
8	特願2015-144432	2015/7/21	非接触温度測定方法および測定装置	山田 善郎
9	特願2015-144437	2015/7/21	非接触温度測定方法	山田 善郎
10	特願2015-145686	2015/7/23	プロトン伝導性積層構造体	山口 十志明
11	特願2015-147125	2015/7/24	細胞内RNA分解酵素のin vivo阻害測定方法	谷 英典
12	特願2015-147385	2015/7/27	光スイッチ装置及びその設計方法	谷澤 健
13	特願2015-148140	2015/7/27	周波数多重読出装置	神代 暁
14	特願2015-150675	2015/7/30	金属酸化物前駆体薄膜パターンの製造方法、金属酸化物薄膜パターンの製造方法及び該方法により製造された金属酸化物薄膜パターン並びに電子部品	日下 靖之
15	特願2015-152789	2015/7/31	汚泥減容方法およびそれを用いた膜分離型活性汚泥処理装置	佐藤 由也